

Horno De Grafitización De Película De Alta Conductividad Térmica

Número de artículo: GF-03



Introducción

El horno de grafitización de película de alta conductividad térmica tiene una temperatura uniforme, un bajo consumo de energía y puede funcionar de forma continua.

[Aprende más](#)

Especificaciones del modelo de producto	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
Volumen(L)	125	196	282	1000
Temperatura nominal (C)	2800	2800	2800	2800
Temperatura límite (C)	3100	3100	3100	3100
Área de calentamiento efectiva (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
Potencia (kilovatios)	150	200	30	600
Frecuencia (HZ)	1500	1000	1000	1000
Método de control de temperatura	Termostato eléctrico Japón Shima			
Método de calentamiento	Calentamiento por inducción			
Sistema de vacío	Bomba de vacío de paletas rotativas (para requisitos de alto vacío, se requieren una bomba de vacío Roots y una bomba de difusión de aceite)			
Atmósfera de sinterización	N ² Ar y otros gases			
Tensión nominal de alimentación (V)	380			
Tensión nominal de calefacción (V)	750			
Límite de vacío (Pa)	100 (estado frío al vacío)			